

УДК 548.736.14:548.4:546.73:548.312.6

**СТРУКТУРА НАНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ ЧАСТИЦ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО
КОБАЛЬТА, ФОРМИРУЮЩИХСЯ ПРИ ВОССТАНОВЛЕНИИ ИЗ ОКСИДОВ Co_3O_4**

© 2008 С.В. Черепанова^{1*}, О.А. Булавченко¹, С.В. Цыбуля^{1,2}

¹Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, Новосибирск

²Новосибирский государственный университет

Статья поступила 18 июля 2007 г.

Методом рентгеновской дифракции исследован металлический кобальт, полученный путем восстановления нанокристаллических частиц Co_3O_4 . Частицы металлического кобальта имеют высокую концентрацию дефектов упаковки, т.е. нарушения последовательности упаковки слоев $ABABAB\dots$, что проявляется на рентгеновских дифракционных картинах как анизотропное уширение дифракционных пиков. Проведено моделирование дифракционных картин α -Со с различной концентрацией дефектов упаковки.

Ключевые слова: дефекты упаковки, моделирование, рентгенография *in situ*.

ВВЕДЕНИЕ

Нарушения кристаллической структуры различного рода в металлах являются предметом многочисленных исследований, причем, по-видимому, исторически именно металлический кобальт является первым объектом, в котором экспериментально обнаружены дефекты упаковки [1]. Для массивного кобальта известны две кристаллические модификации: α -Со, имеющий структуру гексагональной плотнейшей упаковки (ГПУ), и β -Со с гранецентрированной кубической (ГЦК) структурой. α -Со является стабильным при комнатной температуре. Вследствие незначительной разницы в величинах свободной энергии и структурного сходства обеих фаз в структуре каждой модификации легко образуются дефекты плотнейшей упаковки — случайным образом распределенные по объему кристалла нарушения в наложении слоев. Возможно формирование и более сложных дефектных состояний — когерентных гетерогенных систем, представляющих собой совокупность чередующихся когерентно связанных по плоскости плотнейшей упаковки микродоменов различной структуры (микровключений одной фазы в матрицу другой), описанных нами в работе [2].

Нарушение регулярного порядка в чередовании слоев приводит к специфическим дифракционным эффектам, таким как уширение и/или смещение дифракционных пиков с определенными индексами [3], появление максимумов диффузного рассеяния [2] и т.д. Качественный анализ типа нарушений и количественная оценка концентрации планарных дефектов могут быть выполнены с использованием метода моделирования дифракционных картин для одномерно разупорядоченных структур [4].

В настоящей работе проведено исследование структуры частиц металлического кобальта, формирующихся в процессе восстановления нанокристаллических образцов оксида Co_3O_4 . Интерес к этим модельным системам возник в связи с изучением особенностей формирования и активации кобальтсодержащих катализаторов, используемых в ряде химических процессов, и, в частности, для осуществления синтеза Фишера—Тропша [5].

* E-mail: svch@catalysis.ru

В силу того, что высокодисперсные частицы кобальта реокисляются на воздухе, дифракционный эксперимент был выполнен в условиях *in situ*.

УСЛОВИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА

Рентгеновские дифракционные исследования *in situ* проводились на дифрактометре D-500 Siemens (излучение $\text{Cu}K\alpha$), оборудованном высокотемпературной камерой-реактором [6], в которой образцы были восстановлены водородом при температуре 210 °C. Дифракционные картины были получены после охлаждения образцов сканированием по точкам в интервале углов $2\theta = 40—80^\circ$ с шагом $0,05^\circ$ и временем накопления в каждой точке 5 с.

МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДИФРАКЦИОННЫХ КАРТИН

Моделирование дифракционных картин проведено по программе [3], реализующей метод построения полного профиля рентгеновских дифракционных картин для высокодисперсных и частично разупорядоченных объектов. Рентгеновские дифракционные картины рассчитываются на основе статистической модели одномерно- (1D) разупорядоченного кристалла. При расчетах используется тот факт, что область рассеяния от двумерно- (2D) периодического слоя локализована вдоль стержней, проходящих через узлы 2D периодической обратной решетки, которые определяются целыми числами h и k . Такая же локализация области рассеяния сохраняется и для 1D разупорядоченного кристалла. Модель 1D разупорядоченного кристалла задается как статистическая последовательность 2D периодических слоев различных типов [7, 8].

В качестве правила для генерирования статистической последовательности слоев возможно использование цепи Маркова (ЦМ) n -го порядка. Нулевой порядок ЦМ означает совершенно случайную последовательность слоев. Чтобы задать ближний порядок в чередовании слоев или в способах их наложения, используют ЦМ с порядком, большим нуля [7, 8]. Фактор ближнего порядка в *чертежании слоев* $S = 1$ означает, что появление каждого типа слоя зависит от того, каким был предыдущий слой; $S = 2$ означает, что появление каждого слоя зависит от того, какими были два предыдущих слоя и т.д. Фактор ближнего порядка в *способах наложения слоев* [8] $G = 1$ означает, что появление каждого способа наложения в паре смежных слоев зависит от того, каким был способ наложения в предыдущей паре слоев; $G = 2$ означает, что появление каждого способа наложения в паре смежных слоев зависит от того, какими были способы наложения в двух предыдущих парах слоев. От значений S и G зависит набор вероятностных параметров. В случае $S = 0$ задаются лишь вероятности W_i появления каждого типа слоя i . При $S = 1$ кроме W_i необходимо задать условные вероятности P_{ij} следования каждого типа слоя j за каждым типом слоя i . В случае $G = 0$ задаются вероятности W_l^{ij} появления каждого способа наложения l в каждой паре смежных слоев ij . При $G = 1$ кроме W_l^{ij} необходимо задать условные вероятности P_{lm}^{ijk} следования каждого способа наложения m в паре смежных слоев jk за способом наложения l в паре смежных слоев ij .

Использование ЦМ в качестве правила для генерирования последовательности слоев позволяет использовать для расчета распределения интенсивности матричный формализм, предложенный в работе [4]. Оптимизируемыми параметрами модели являются количество и размеры слоев, а также значения вероятностных параметров.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В качестве исходных были использованы три образца Co_3O_4 , которые восстанавливались водородом непосредственно в рентгеновской камере в описанных выше условиях. Первый образец получен из $\text{Co}(\text{OH})_2\text{CO}_3$ разложением на воздухе при $T = 300$ °C, средний размер областей когерентного рассеяния (ОКР), рассчитанный по формуле Шеррера, составляет 14 нм. Второй образец получен из первого прокаливанием на воздухе при $T = 500$ °C в течение 4 ч, средний размер ОКР составляет 31 нм. Третий образец — реактив марки ЧДА, имеет средний размер

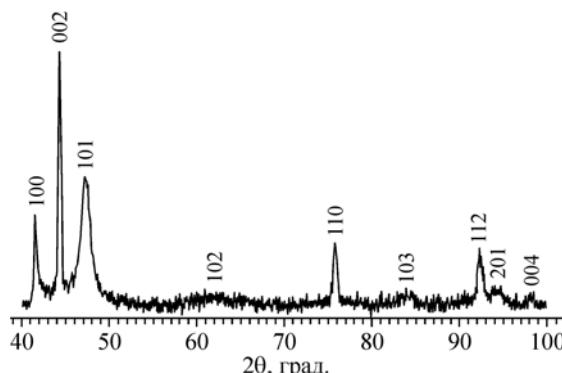


Рис. 1. Типичная дифракционная картина металлического кобальта, восстановленного из нанокристаллических образцов Co_3O_4

100, 002, 110, 112, а рефлексы 102 и 103 сильно размыты и практически отсутствуют. Было сделано предположение, что это является следствием высокой концентрации дефектов упаковки (ДУ), которую мы попытались оценить путем моделирования дифракционных картин.

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ ДИФРАКЦИОННЫХ КАРТИН

В таблице представлены параметры модели для идеальной ГЦК структуры в направлении плотнейшей упаковки, для идеальной ГП упаковки и ГПУ, содержащей ДУ.

ГЦК структура в направлении плотнейшей упаковки может быть представлена как чередование трех слоев $ABCABC\dots$. Каждый последующий слой может быть получен из предыдущего смещением на один и тот же вектор (либо на вектор $\mathbf{T}_1 = (2/3, 1/3)$, либо на вектор $\mathbf{T}_2 = (1/3, 2/3)$). Для определенности примем, что $B = A + \mathbf{T}_1$, $C = B + \mathbf{T}_1$, $A = C + \mathbf{T}_1$. Таким образом, для задания модели ГЦК структуры в направлении плотнейшей упаковки достаточно задать один тип слоя и один способ наложения этого слоя на себя (см. таблицу).

ГПУ структура может быть представлена как чередование двух слоев $ABAB\dots$, где $B = A + \mathbf{T}_1$, $A = B + \mathbf{T}_2$. То есть каждый последующий слой получается из предыдущего поочередным смещением то на вектор $\mathbf{T}_1 = (2/3, 1/3)$, то на вектор $\mathbf{T}_2 = (1/3, 2/3)$. Таким образом, для задания модели ГПУ решетки достаточно задать один тип слоя и два способа наложения этого слоя на себя (см. таблицу). Очевидно, что способ наложения в каждой паре слоев зависит от того, какой способ наложения был в предыдущей паре, поэтому фактор ближнего порядка $G = 1$.

Параметры моделей для идеальных ГЦК и ГПУ структур, а также ГПУ структуры, содержащей ДУ с концентрацией α

Параметр	ГЦК	ГПУ	ГПУ с ДУ
Фактор ближнего порядка в чередовании слоев, S	0	0	0
Количество типов слоев, R	1	1	1
Фактор ближнего порядка в наложении слоев, G	0	1	1
Количество способов наложения друг на друга, M	1	2	2
I способ наложения, \mathbf{T}_1	(2/3, 1/3)	(2/3, 1/3)	(2/3, 1/3)
II способ наложения, \mathbf{T}_2	—	(1/3, 2/3)	(1/3, 2/3)
Вероятность \mathbf{T}_1 , W_1	1	0,5	0,5
Вероятность \mathbf{T}_2 , W_2	—	0,5	0,5
Условная вероятность следования \mathbf{T}_1 за \mathbf{T}_1 , P_{11}^{111}	1	0	α
Условная вероятность следования \mathbf{T}_2 за \mathbf{T}_1 , P_{12}^{111}	—	1	$1 - \alpha$
Условная вероятность следования \mathbf{T}_1 за \mathbf{T}_2 , P_{21}^{111}	—	1	$1 - \alpha$
Условная вероятность следования \mathbf{T}_2 за \mathbf{T}_2 , P_{22}^{111}	—	0	α

Появление ДУ в ГПУ структуре означает, что за одним способом наложения в паре слоев может следовать тот же способ наложения в последующей паре слоев, т.е. за T_1 может следовать T_1 и за T_2 может следовать T_2 . То есть в отличие от совершенной ГПУ, в которой параметры условной вероятности следования одного способа наложения за тем же способом наложения $P_{ii} = 0$, в ГПУ, содержащей дефекты упаковки, $P_{ii} = \alpha$, где α — вероятность ДУ (см. таблицу). Слой задавался с помощью параметров 2D элементарной гексагональной ячейки $a = b = 0,25$ нм и толщины слоя 0,203 нм.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Модельные дифракционные картины показаны на рис. 2. Для всех моделей количество слоев равнялось 50, что соответствует приблизительно 10 нм. Форма слоя задавалась как круг диаметром 10 нм.

Видно, что с увеличением концентрации ДУ пики ГПУ 002, 110, 112 и 004 остаются без изменений. В то же время пики 100, 101, 102, 103 и 201 с увеличением концентрации ДУ становятся шире. Причем отмечается анизотропное уширение пиков, т.е. зависящее от кристаллографического направления. Так, пик 100 уширяется в меньшей степени по сравнению с пиками 102 и 103. Для размера 10 нм пики 102 и 103 превращаются в очень широкие гало (т.е. практически исчезают) при концентрациях ДУ 0,2 (см. рис. 2, *г*) и 0,3 (см. рис. 2, *д*).

Сравнение дифракционных картин для моделей ГПУ с дефектами упаковки (см. рис. 2, *в*, *г*, *д*) с модельной дифракционной картиной для идеальной ГЦК структуры (см. рис. 2, *а*) показывает, что с увеличением концентрации ДУ не изменяются те дифракционные пики, которые совпадают по положению с пиками ГЦК структуры. Именно эти пики могут быть использованы для определения средних размеров ОКР в образцах со структурой ГПУ, имеющих дефекты упаковки.

По экспериментальным дифракционным данным с использованием формулы Шеррера был определен средний размер ОКР, который оказался приблизительно равным 20 нм. Дифракционная картина, рассчитанная для ГПУ структуры с этим средним размером кристаллитов, хорошо соответствует экспериментальной в области пиков 002, 110 и 112 (рис. 3, *а*). Остальные рассчитанные пики существенно уже экспериментальных. Введение ДУ с концентрацией $\alpha = 0,2$ позволило нам добиться хорошего соответствия рассчитанной рентгенограммы с экспериментальной (см. рис. 3, *б*).

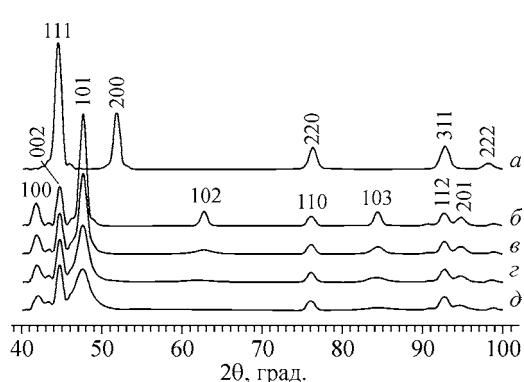


Рис. 2. Дифракционные картины, рассчитанные для идеальной ГЦК структуры — *а*; идеальной ГПУ структуры — *б*; ГПУ структуры с концентрацией ДУ $\alpha = 0,1$ — *в*, $\alpha = 0,2$ — *г*; $\alpha = 0,3$ — *д*. Наличие сателлитных максимумов вблизи наиболее сильных рефлексов, в том числе для случая идеальных упаковок (*а*) и (*б*), обусловлено тем, что при расчетах использовалось монодисперсное распределение частиц по размерам

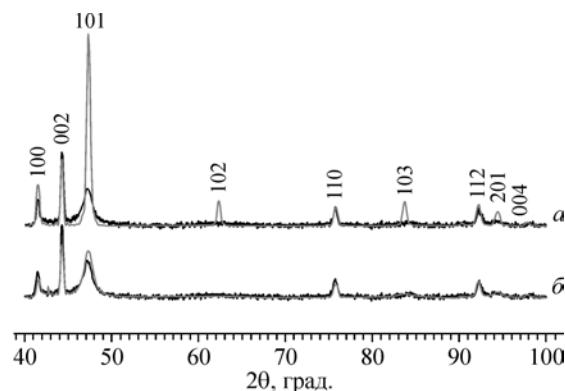


Рис. 3. Экспериментальная рентгенограмма (черная) и дифракционные картины (серые), рассчитанные для идеальной ГПУ структуры — *а*, ГПУ структуры с концентрацией ДУ $\alpha = 0,2$ — *б*

ВЫВОДЫ

В результате восстановления нанокристаллических образцов Co_3O_4 с размерами ОКР от 14 до 33 нм получаются частицы металлического кобальта с ГПУ структурой и размерами ОКР ~20 нм. Дифракционные картины, полученные *in situ*, имеют некоторые особенности. Во-первых, пик 101 очень сильно уширен по сравнению с пиками 100, 002, 110 и 112. Во-вторых, пики 102 и 103 представлены на экспериментальных рентгенограммах в виде очень широких гало, т.е. практически отсутствуют. Моделирование рентгеновских дифракционных картин показало, что такие дифракционные эффекты характерны для ГПУ структуры с концентрацией дефектов упаковки около 20 %.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. *Wilson A.J.C.* // Proc. Roy. Soc. – 1942. – **A180**. – P. 277.
2. Цыбуля С.В., Черепанова С.В., Хасин А.А. и др. // Докл. РАН. – 1999. – **366**, № 2. – С. 216.
3. Cherepanova S.V., Tsybulya S.V. // Materials Science Forum. – 2004. – **443**, N 4. – P. 87.
4. Kakinoki J., Komura Y. // J. Phys. Soc. Jpn. – 1952. – **7**. – P. 30.
5. Сторч Г., Голамбик Н., Андерсон Р. Синтез углеводородов из оксида углерода и водорода. – М.: Изд-во иностр. лит., 1954.
6. Vishnevskii A.L., Molchanov V.V., Kriger T.A., Plyasova L.M. In: Intern. Conf. On Powder Diffraction and Crystal Chemistry – St. Petersburg, 1994. – P. 206.
7. Drits V.A., Tchoubar C. X-ray Diffraction by Disordered Lamellar Structures. – Berlin: Springer Verlag, 1990.
8. Сахаров Б.А., Наумов А.С., Дриц В.А. // Докл. АН СССР. – 1982. – **265**, № 4. – С. 871.